## Термодинамическое моделирование образования боридов и карбидов вольфрама, синтез, строение и фазовый состав покрытий на их основе, сформированных при электронно-лучевой обработке в вакууме

Т. Б. Ким<sup>1</sup>, В. М. Халтанова<sup>1</sup>, Н. Н. Смирнягина<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Бурятский государственный университет, физико-технический факультет 670000 Россия, Улан-Удэ <sup>2</sup>Институт физического материаловедения СО РАН 670047 Россия, Улан-Удэ e-mail: ionbeam@pres.bscnet.ru

Рассмотрены особенности образования карбидов вольфрама при высоких температурах и низком давлении. Термодинамически смоделированы фазовые равновесия, протекающие при восстановлении оксидов переходных металлов углеродом в вакууме.

Электронно-лучевые технологии занимают видное место среди принципиально новых технологий, подлежащих широкому внедрению в народное хозяйство. При отработке и оптимизации и технологии электроннолучевого борирования (насыщения поверхности бором) или карбидизации (насыщение поверхности углеродом) очень важно не только проведение экспериментальных работ, но и численное моделирование процесса формирования боридного покрытия.

В [1, 2] выполнено термодинамическое моделирование физико-химических и фазовых превращений, протекающих при синтезе боридов переходных металлов (Ti, Zr, V), показана важная роль промежуточных карбидов в фазообразовании. Бориды хрома и вольфрама, особенно покрытия на их основе, выгодно отличаются от других боридов переходных металлов своими максимальными эксплуатационными характеристиками, в частности, высокой износостойкостью [3].

Моделирование образования боридов вольфрама невозможно, ввиду отсутствия термодинамических свойств некоторых боридов. Однако на первом этапе необходимо и возможно термодинамическое исследование образования карбидов.

Оксиды переходных металлов и углерод широко применяются в промышленности для получения порошков карбидов с размером частиц от 1 до 40 мкм [4]. Однако процесс осуществляется при температурах от 1500 до 2000 °С. Реакция взаимодействия оксидов металлов и углерода является экзотермической и сопровождается выделением газообразного продукта (оксида углерода СО), что вызывает повышение общего давления в системе. С целью смещения химического равновесия и снижения температур взаимодействия и образования карбидов необходимо уменьшать общее давление в системе. Это открывает путь для поиска условий, при которых возможно образование карбидов при температурах на поверхности железоуглеродистых сплавов, без оплавления последней, например в вакууме.

В настоящей работе приведены результаты термодинамических расчетов, моделирующих взаимодействие оксида вольфрама с углеродом. Выполнено термодинамическое исследование фазовых равновесий в системе W-C-O. При выборе условий синтеза карбидов учитывали температуру и общее давление в системе, а также общие энергозатраты.

## Методика термодинамических расчетов

Термодинамическое моделирование выполнено с помощью программного комплекса ACTPA 4/pc [5]. Расчеты проведены в температурном интервале 273–3873 К при варьировании общего давления в системе в диапазоне от  $10^5$  до  $10^{-4}$  Па.

Термодинамические расчеты позволили при каждой температуре определить мольные составы фаз, давление газообразных компонентов, термодинамические свойства, в том числе полную энтальпию H, энтропию S, равновесную теплоемкость C<sub>p</sub>. Анализ зависимости H(T) в определенных температурных интервалах предоставил возможность выявить резкие изменения, которые можно было отнести к фазовым или химическим равновесным превращениям, связанным с образованием новых или промежуточных соединений. Изменение полной энтальпии H при температуре завершения превращения, отнесенное к числу молей конденсированного вещества при температуре начала резкого увеличения H, близко к величинам тепловых эффектов  $\Delta$ H равновесных превращений.

## Результаты и их обсуждение

Карбиды вольфрама. Процесс взаимодействия окислов вольфрама с углеродом (сажей), согласно [4], осуществляется по следующим реакциям:

$$W0_{3TB} \to W0_{3}, \tag{1}$$

$$W0_3 + 2C_{TB} \rightarrow W_{TB} + CO + CO_2, \qquad (2)$$

$$W TB + 2WO_3 \rightarrow 3WO_2 TB и \Gamma,$$
 (3)

$$WO_2 + 2CTB \rightarrow WTB + 2CO,$$
 (4)

$$CO_2 + C \rightarrow 2CO,$$
 (5)

$$W_{TB} + C_{TB} \rightarrow W_{CTB}.$$
 (6)

Температура начала взаимодействия триоксида вольфрама с сажей ~720.

Кинетические кривые процесса взаимодействия, так же, как и в случае окислов молибдена, имеют экстремальный характер. Газовый состав реакционного пространства существенно влияет на скорость взаимодействия.

Карбид WC. На рис. 1 представлено влияние давления на температуру образования карбида WC. Взаимодействие оксида WO<sub>3</sub> с углеродом протекает сложно, через стадию образования оксида WO<sub>2</sub> (область 2, рис. 1), температура образования которого снижается с 793 К (10<sup>5</sup> Па) до 393 К (10<sup>-3</sup> Па). Температура начала образования WC также снижается с 853 К (10<sup>5</sup> Па) до 473 К (10<sup>-3</sup> Па). В области 3 фиксируется присутствие карбида WC и некоторого количества углерода. Последний газифицируется в результате взаимодействия с оксидом СО<sub>2</sub>, образуя оксида СО. Снижение общего давления в системе приводит к снижению температурного интервала с 853-2533 К до 473-953 К. Особо стоит отметить поведение области 4, в которой наблюдается снижение температурной устойчивости карбида WC в присутствии газовой среды, содержащей оксиды СО и СО<sub>2</sub>.



Рис. 1. Характер взаимодействия оксида WO<sub>3</sub> с углеродом (стехиометрический состав W:3O:4C)

Изменение состава конденсированной фазы при давлении P=10<sup>-3</sup> Па свидетельствует о сложных фазовых превращениях, протекающих при синтезе карбида WC (рис. 2а). Первоначально, при 393 К образуется оксид WO<sub>2</sub>, который далее при 473 К реагирует с углеродом, образуя карбид WC. Карбид WC присутствует только в температурном интервале от 913 до 1133 К. При низких температурах (473-913 К) WC содержит в качестве примеси углерод, а при высоких (> 1133 К) вольфрам. Температурный интервал существования однофазного карбида WC увеличивается до 2533 – 2853 К (область 4, см. рис. 1) при увеличении общего давления до 10<sup>5</sup> Па. В то время как расширяется область 3 (см. рис. 1) до 853-2533 К, в которой присутствует в качестве примеси углерод.

Изменение состава в газовой фазе (см. рис. 2б) свидетельствует, что изменение содержания оксида CO<sub>2</sub>, вероятно, связано не только с газификацией углерода (при этом не увеличивается содержание CO), но и с диссоциацией CO<sub>2</sub>, в результате должен образовываться атомарный кислород. Далее следует цепь химических превращений, связанных с окислением паров W и т. д.

Термодинамические расчеты, на наш взгляд, убедительно показали возможность синтеза карбидов хрома и вольфрама на низких температурах в вакууме. Это открывает возможность синтеза карбидов на поверхности углеродистых сталей без оплавления последней для поверхностного упрочнения.



**Рис. 2.** Фазовый состав в стехиометрической смеси W:3O:4C ( $10^{-3}$  Па): *а* – конденсированная фаза,  $\delta$  – газовая фаза

В данной работе исследовалась возможность получения боридных слоев тугоплавких металлов с помощью электроннолучевой обработки двумя способами. Во-первых, формирование слоя проводили с использованием обмазок на основе борида вольфрама  $W_2B_5$ . Вовторых, одновременно в процессе электроннолучевой обработки на поверхности стальных образцов осуществляли синтез боридов  $W_2B_5$ , восстанавливая оксид  $WO_3$  смесями карбида бора  $B_4C$  и углерода или борной кислоты с углеродом. В качестве исходных веществ использовали  $B_4C$  (технический),  $H_3BO_3$  «хч», древесный уголь,  $W_2B_5 - «ч»$ ,  $WO_3 - «осч»$ .

Слои формировали и синтезировали на поверхности образцов из углеродистой стали 20, изготовленных в форме цилиндров с диаметром 15 мм и высотой 7 мм. Образцы готовили путем нанесения реакционных обмазок на предварительно подготовленную (хорошо обезжиренную) поверхность стали. В состав обмазки входили 1:1 по объему стехиометрическая смесь оксида, борсодержащего компонента и углерода и органическое связующее – раствор 1:10 клея БФ-6 в ацетоне. Обработку образцов проводили в течение 2–5 мин при мощности электронного пучка 150–300 Вт. Давление в вакуумной камере не превышало  $2 \times 10^3$  Па. По данным рентгенофазового анализа, во всех продуктах термообработки стехиометрических смесей (на поверхности металла и в порошкообразных остатках обмазок) образуются бориды в соответствии с их фазовыми диаграммами.

На рентгенограммах присутствуют линии разной интенсивности, принадлежащие ферриту ( $\alpha$ -Fe), цементиту (Fe<sub>3</sub>C). Использование борида вольфрама W<sub>2</sub>B<sub>5</sub> в составе обмазки позволяет получать поверхностные слои этого борида (рис. 3). Слой также содержит и борид железа и вольфрама W<sub>2</sub>FeB<sub>2</sub>. Определены параметры элементарных ячеек для W<sub>2</sub>B<sub>5</sub> a=2,975(7) c=13,87(2) (пр.гр. 6P<sub>3</sub>/mmc).

На рис. 4а представлена микроструктура слоев на основе боридов вольфрама  $W_2B_5$ , полученных по второму способу. Толщина слоя  $W_2B_5 - 15-20$  мкм.

На рис. 4б представлена микроструктура слоев на основе боридов вольфрама  $W_2B_5$ , полученных по первому способу и под защитным слоем оксида бора. Следует отметить, что в этом случае толщина покрытия достигала 400–500 мкм.



**Рис. 3.** Дифрактограммы боридных слоев на стали 20, сформированных из:  $a - W_2B_5$ ,  $\delta - WO_3$ :B<sub>4</sub>C:C



**Рис. 4.** Микроструктура слоев на стали 20:  $a - W_2B_5$  (×500),  $\delta - W_2B_5 + B_2O_3$  (×250)

Измерение микротвердости подтвердило сложное строение сформированного покрытия (рис. 5).

Можно наблюдать три зоны в покрытии. В первой зоне на глубине от 100 до 180 мкм микротвердость отдельных включений достигает значений от 750 до 2600 HV.



**Рис. 5.** Микротвердость слоев  $W_2B_5 + B_2O_3$  на стали 20

Во второй зоне на глубине от 180 до 300 мкм значения микротвердости включений достигают 1100–1600 HV. Третья зона (300– 450 мкм) примыкает к металлической основе, в ней наблюдается упорядочение и структурирование отдельных включений (рис. 6). Максимальные значения микротвердости в этой зоне покрытия достигают 1600–2300 HV.



**Рис. 6.** Строение слоя  $W_2B_5 + B_2O_3$  на стали 20

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект 10-08-00918-а.

## Литература

1. Смирнягина Н. Н., Цыренжапов Б. Б., Милонов А. С. Фазовые равновесия в системах Ме-В-С-О (Me = Ti, Zr и V) // ЖФХ. 2006. Т. 80. № 11. С. 2081–2086.

2. Smirnyagina N. N. Thermodynamic modeling of phase equilibrium in Me-B-C-O (Me-Ti, Zr, V) system in vacuum // Изв. вузов. Физика. 2006. № 10. Прил. С. 273–276.

3.Самсонов Г. В., Виницкий И. М. Тугоплавкие соединения. М.: Металлургия, 1976. 560 с.

4. Карбиды и сплавы на их основе. Киев, 1976. 408 с.

5. Ватолин Н. А., Моисеев Г. К., Трусов Б. Г. Термодинамическое моделирование в высокотемпературных неорганических системах. М.: Металлургия, 1994. 352 с.